УДК 660.01

Н. М. Бобкова, Г. Г. Скрипко, М. П. Гласова, С. П. Ржевская, Л. Г. Дащинский

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОБАВОК НЕКОТОРЫХ ОКСИДОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КРИСТАЛЛИЗАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ SiO₂—Al₂O₃—B₂O₃—BaO—SrO

Технология изготовления толстопленочных покрытий по стали предъявляет ряд жестких требований к стеклу. Тонкоизмельченный порошок стекла, нанесенный на стальную пластину, в процессе термообработки должен хорошо растекаться, обеспечивая заполнение рельефа поверхности стали и хорошее сцепление, а затем образовывать плотное мелкозакристаллизованное покрытие. Введение малых добавок некоторых оксидов может оказать существенное влияние на физико-химические характеристики различных стекол [1, 2]. Поэтому изучение влияния малых добавок на свойства стекол системы SiO_2 — Al_2O_3 — B_2O_3 —BaO—SrO представляет интересс точки зрения оптимизации свойств стекол для получения качественных изоляционных толстопленочных покрытий по стали.

Основными свойствами, обеспечивающими высокое качество толстопленочных покрытий по стали, являются достаточно низкая температура начала размягчения, большой температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) стекол, соизмеримый с ТКЛР стали, а также их способность кристаллизоваться в виде тонкой кристаллической пленки.

С целью спижения температуры варки стекла, улучшения его растекаемости, смещения температурного интериала оплавления и кристаллизации стекла в область более низких температур и лучшей адгезии к стали исколный состав стекла исследуемой системы был усложнен введением малых добавок (массовая доля — 0,5—1,5% (сверх 100%)) оксидов кобальта, никеля, хрома,

мирганца, ванадия и титана.

Анализ литературы [3—7] показал, что сведения о влиянии вышеуказанных оксидов на физико-химические свойства стекол весьма малочисленны, не систематизированы и не всегда однозначны. Это свидетельствует о том, что поведение данных оксидов в значительной стенени определяется их структурным состоянием в стекле, которое зависит от многих факторов и индивидуально в каждом конкретном случае.

В процессе исследования было установлено, что на-

варки исследуемых стекол с 1773 до 1723 К.

Влияние введенных добавок на кристаллизационную способность стекол было изучено с помощью дифференциально-термического анализа. На термограммах исходного стекла и стекол с добавками оксидов имеются экстремальные точки (рис. 1), что говорит о наличии эндо- и экзотермических эффектов при термообработке стекла.

Эндоэффекты при 953—993 К обусловлены главным образом предкристаллизационными явлениями в стекле. Характерная широкая площадка эндоэффектов, зафиксированных на термограммах, указывает на то, что в этой области температур стекло размягчается, оплавляется и растекается до начала выделения кристаллической

фазы.

Изучение кристаллизационной способности опытных стекол показало, что по мере введения добавок она несколько увеличивается по сравнению с исходным стеклом и температура начала кристаллизации смещается в область более низких температур. Установлено также, что особенно благоприятное влияние на размягчение и растекание опытных стекол оказывают оксиды ванадия, хрома, кобальта и титана, массовая доля которых равна 0,5%. Менее существенно влияние добавок оксидов никеля и марганца. Кроме того, на термограммах стекол, содержащих оксиды марганца, наблюдаются несколько экзопиков в интервале температур 1113—1223 К, что свидетельствует о выделении в процессе кристаллизации нескольких кристаллических промежуточ-

ных фаз — пежелательном явлении при получении межелойного изодяционного покрытия.

Важное условие создания надежных качественных покрытий — соответствие ТКЛР стекла и покрываемого

материала (стальной подложки).

Изменение ТКЛР в интервале температур 293—573 К (рис. 2) зависит от характера и соотношения оксидов, входящих в состав опытных стекол. Радиус иона определяет его влияние на ТКЛР стекла: чем крупнее ион и слабее его связь с кислородом, тем большее воздействие он оказывает на увеличение ТКЛР стекол. Многовалентные ионы влияют на ТКЛР значительно слабее, что объясняется сильным притяжением между катионом и

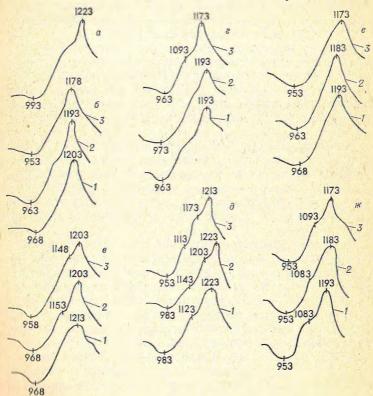


Рис. 1. Термограммы опытных стекол:

U не однов; θ с добавкой V_2O_5 ; θ -NiO; e-Cr $_2O_3$; ∂ -Mп $_2O_3$; e-CoO; H-TIO $_2$; I-мп $_2$ Совая доля добавки—1,5%; 2—1,0%; 3—0,5%

попом кислорода. Поэтому очевидно, что наиболее низний ТКЛР присущ стеклу, содержащему в своем составе V_2 увеличение количества V_2 приводит к снижешно ТКЛР. Полученные результаты подтверждают аддитивную теорию Аппена [4] о влиянии отдельных оксидов ни ТКЛР. Но несмотря на то, что введение добавок в неследуемые стекла незначительно изменяет значения их ТКЛР в сторону уменьшения, он остается достаточно

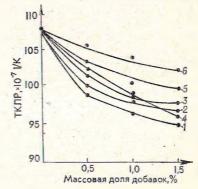


Рис. 2. Изменение ТКЛР опытных стекол в зависимости от нида и количества вводимых добавок:

1 V₂O₅; 2-TiO₂; 3-CoO; 4-NiO; 5-Cr₂O₃; 6-Mn₂O₃

пысок и лежит в пределах, соответствующих требованиям, предъявляемым к покрытиям для межслойной изоляции стальных подложек.

Таким образом, исследование позволило установить, что введение малых добавок оксидов кобальта, никеля, крома, марганца, ванадия и титана в стекла системы SiO_2 — Al_2O_3 — B_2O_3 —BaO—SrO снижает температуру варки стекол, сдвигает температурные интервалы оплавления и кристаллизации стекла в область более низких температур, увеличивает интервал растекаемости стекла по поверхности стальной подложки и улучшает его адгезию к стали.

Наибольший интерес для стекол данной системы представляют добавки Cr_2O_3 , CoO, V_2O_5 и TiO_2 . Покрытие, полученное на основе стекла, модифицированного комплексной добавкой, содержащей указанные оксиды, имеет высокие электроизоляционные свойства, отличается механической прочностью и хорошим сцеплением сметаллом.

1. Кулисцов А. И. Некоторые физико-химические свойства бесшелочных алюмоборосиликатных стекол // Тр. ГИС: Стекло.— М.—

1968. No 3. - C. 76-81.

2. Пайденов А. П. Теплостойкие с низкой кристаллизационной способпостью стекла системы SiO2—Al2O3—BaO и влияние катализаторов на их свойства // Тр. ГИС: Стекло.— М.— 1963.— № 3.— С.

3. Аппен А. А. Температуроустойчивые неорганические покры-

тня.— Л., 1976.— 295 с. 4. Аппен А. А. Химия стекла.— Л., 1974.— 315 с.

5. Гребенькова В. И., Балашова Н. А. Исследование процесса кристаллизации стекол системы SiO2-ZnO-Li2O // Тез. III Всесоюз. конф. «Неорганические стекловидные материалы и пленки на их ос-

нове в микроэлектронике».— М., 1983.— С. 52. 6. Петрова В. З., Ермолаева А. И. Влияние добавок оксидов различных металлов на кристаллизационную способность стекол в системе SiO2-ZnO-Li2O // Науч. тр. по пробл. микроэлектроники.-М., 1972. — Вып. 8. — С. 90-97.

7. Топфер М. Микроэлектроника толстых пленок. — М., 1973. —

260 c.

УДК 666.762

Л. М. Силич, А. А. Степанчук, С. А. Гайлевич

ВЛИЯНИЕ СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА СВОИСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ТИАЛИТА

Развитие науки и техники выдвигает задачу создания новых синтетических материалов, обладающих высокими показателями термических, механических и других свойств.

Исследование титаната предполагает алюминия возможность получения на его основе термостойких жаропрочных материалов [1, 2]. Кристаллическая фаза Al₂TiO₅ выгодно отличается от других сочетанием уникальных тепловых свойств: температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) характеризуется отрицательными и слабоположительными значениями [2]. а температура его плавления примерно 2163 К [3]. Однако реализация этих свойств возможна при условии их стабилизации и получения на основе А12ТіО5 механически прочных композиций [4].

В настоящей работе освещаются результаты исследования, предпринятого с целью изучения влияния свяпующих (глипистых) материалов на фазовый состав и

спойства тиалитовой керамики.